ATOMIC FORCE MICROSCOPE STUDIES OF THE ULTRATHIN POLYSTYRENE/SILICA COMPOSITE FILM FORMATION ON MICA



Ms. Rampaiphan Saechia

A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Master of Science The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University in Academic Partnership with The University of Michigan, The University of Oklahoma, and Case Western Reserve University 2003

ISBN 974-17-2301-6

Thesis Title:	Atomic	Force	Microscope	Studies	of	the	Ultrathin
	Polystyre	ne/Silica	Composite Fil	lm Format	ion o	n Mic	a
By:	Rampaiphan Saechia						
Program:	Petroche	mical Te	chnology				
Thesis Advisors :	Assoc. P	rof. Chir	ntana Saiwan				
	Assoc. P	rof. Johr	H. O'Haver				

Accepted by the Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science.

K. Bunyahint. College Director

(Assoc. Prof. Kunchana Bunyakiat)

Thesis Committee:

Cholan Sour

(Assoc. Prof. Chintana Saiwan)

(Assoc. Prof. John H. O'Haver)

(Asst. Prof. Pomthong Malakul)

(apit Nithitanakul) (D

ABSTRACT

4471026063: PETROCHEMICAL TECHNOLOGY PROGRAM Rampaiphan Saechia: Atomic Force Microscope Studies of the Ultrathin Polystyrene/Silica Composite Film Formation on Mica. Thesis Advisors: Assoc. Prof. John H. O'Haver and Assoc. Prof. Chintana Saiwan. 44 pp. ISBN 974-17-2301-6

Keywords: Styrene/ Silica/ Composite/ Mica/ Trition X-100[®]/ Admicellar Polymerization/ Atomic Force Microscope

The elucidation of organic-inorganic hybrid materials at nanolevel is now widely investigation. One of the most promising ways of making such materials utilizes the surfactant template technique. This research focused on polystyrene/silica film formation on mica both with and without the presence of surfactant and the characterization of the films by atomic force microscopy (AFM). Octvl phenol ethoxylate (Triton X-100[®]) was used as self-assembly structures of nonionic surfactant on mica and the reactants included: tetraethyl orthosilicate (TEOS) as an inorganic monomer, styrene as an organic monomer, and 2, 2 – azobisisobutyronitrile as an initiator in de-ionized water. In system without surfactant, there was no significant polystyrene structure formed on the mica and the surface characteristics of the films, which exhibited multigranular features scattered across the surface, did not differ from one another. The surface morphology of the films was dramatically affected by the presence of surfactant. Styrene and TEOS concentrations strongly affected the film structure on the mica. Styrene and TEOS at concentration of 3 µm behaved synergistically in the formation of polystyrene/silica films on mica. These films were dense and highly compacted, being well-connected between periodic structures in which vacant or empty spaces and loose aggregates were absent.

บทคัดย่อ

รำไพพรรณ แซ่เจี่ย : การศึกษาการสังเคราะห์วัสดุฟิล์มพอลิสไตรีนและซิลิกาบน พื้นผิวของไมกาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอะตอมมิก ฟอร์ซ (Atomic Force Microscope Studies of the Ultrathin Polystyrene/Silica Composite Film on Mica) อ. ที่ปรึกษา : รศ.คร. จินตนา สายวรรณ์, รศ.คร. จอห์น เฮช โอ เฮเวอร์, 44 หน้า ISBN 974-17-2301-6

การสังเคราะห์วัสดุถูกผสมของสารอินทรีย์/อนินทรีย์ในระดับนาโนสเกลเป็นที่ได้รับ การศึกษาอย่างกว้างขวาง เนื่องจากคุณสมบัติที่ได้ดีกว่าสมบัติที่ได้จากการใช้วัสดุชนิดเดียว หนึ่ง ในวิธีการสังเคราะห์วัสคุอินทรีย์/อนินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การประยุกต์ใช้เทคนิคเซอร์ แฟคแตนท์เทมเพลท งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการสังเคราะห์วัสดุฟิล์มพอลิสไตรีน/ซิลากาบนพื้นผิวของ ้ใมกาในระบบที่ประกอบและปราศจากสารลดแรงตึงผิว โดยวิเคราะห์และตรวจสอบคุณลักษณะ ของฟิล์มที่สังเคระห์ได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอะตอมมิค ฟอร์ซ สารลดแรงตึงผิวชนิคไม่มี ประจุ ไทรทอน เอกซ์ –100 ถูกใช้เป็นแม่แบบ สารตั้งต้นในการสังเคราะห์ฟิล์มประกอบด้วยเต ตระเอธิล ออโธซิลิเกต ใช้เป็นสารอนินทรีย์โมโนเมอร์ และสไตรีน เป็นสารอินทรีย์โมโนเมอร์ 2, 2'-อะโซบิส ไอโซบิวไทโรไนไทร เป็นสารก่อปฏิกิริยาในน้ำ ในระบบที่ปราศจากแม่แบบของสาร ้ถุดแรงตึงผิว ผถที่ได้ไม่ปรากฏพอลิสไตรีนฟิล์ม มีเพียงผิวเม็ดหรืออนุภาคกระจายทั่วผิวหน้าของ ้ไมกาด้วยอิทธิพลของเตตระเอธิล ออโธซิลิเกต คุณลักษณะของฟิล์มเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ในระบบที่สังเคราะห์ด้วยสารลดแรงตึงผิว ผลการวิจัยพบว่ากวามเข้มข้นของสไตรีนโมโนเมอร์ และสารละลายเตตระเอธิล ออโธซิลิเกต มีผลอย่างมากต่อคุณลักษณะของฟิล์มที่สังเคราะห์ขึ้นบน พื้นผิวของไมกา พบว่าที่ความเข้มข้น 3 ไมโครโมลาร์ของทั้งสไตรีนโมโนเมอร์และสารละลายเต ตระเอธิล ออโธซิลิเกต คุณลักษณะของฟิล์มที่สังเคราะห์มีความแน่น, กระชับและและเชื่อมติดกัน ตลอดทั้งโครงสร้างของฟิล์ม โคยไม่มีที่ว่าง และการเชื่อมติดกันเป็นแบบหลวมบนพื้นผิวของ ไมกา

ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to thank firstly my advisors, Assoc. Prof. Chintana Saiwan and Assoc. Prof. John H. O'Haver for their gracious advices, assistance, guidance, and the chance to work with them. Their encouragement and advice have been invaluable. This thesis would not have been possible without the assistance of these two people.

This thanks is extended to Asst. Prof. Pomthong Malakul and Dr. Manit Nithitanakul for being my committee.

I would like to thank Mr. Chun Hwa See at the University of Mississippi for the AFM training, valuable discussion and assistance during this work.

I also would like to express truly feeling to my colleagues in the AFM groups while I was working at the University of Mississippi including Chun Hwa See, Wee Chen Loo, Yongqiang Tan, Xun Zhou and Malai Ngernthaveekhoon. They have been a source of entertainment and support, knowledge, and inspiration through all the good and bad times in the lab. Also, the thanks is extended to Dr.O'Haver's family for the warm support during my stay in Oxford.

I am forever in debt my parents for all of their dedication, support and endless love. Without them I would not be what I am today.

Special thanks is gone to special person, Torn Pracharktam, who has been my strongest source of strength, inspiration, encouragement, love and support through all these years.

I would like to thank all of my friends and all Petroleum and Petrochemical College staff.

This thesis work is partially funded by Postgraduate Education and Research Program in Petroleum and Petrochemical Technology (PPT consortium).

TABLE OF CONTENTS

Title page	i
Abstract (in English)	iii
Abstract (in Thai)	iv
Acknowledgements	v
Table of Contents	vi
List of Table	viii
List of Figures	ix

CHAPTER

Ι	INTRO	DUCTION	1
II	LITER	ATURE SURVEY	3
	2.1	Adsorption of Surfactant on the Solid Oxide Surface	3
	2.2	Surfactant Layers at the Solid/Liquid Interfaces	5
	2.3	Adsorption and Aggregation of Nonionic Surfactants at	
		Interfaces	7
	2.4	Ultrathin Polymer Film Formation by Polymerization	inside a
		Two-Dimensional Solvent	9
	2.5	Synthesis of Organic/Silica Composite Materials	13
	2.6	Muscovite Mica	16
	2.7	Atomic Force Microscopy	17
		2.7.1 Contact Mode	18
		2.7.2 TappingMode TM	18
		2.7.3 Non-contact Mode	19
ш	EXPER	RIMENTAL	20

3.1 Materials 20

	3.2 Synthesis of the Formed Polystyrene/Silica	
	Composite Film on Mica	20
	3.2.1 Synthesis of the Formed Polystyrene/Silica	
	Composite Film in the Presence of Surfactant on	
	Mica	20
	3.2.2 Synthesis of the Formed Polystyrene/Silica	
	Composite Film in the Absence of Surfactant on	
	Mica	21
	3.3 Modified Surface Characterization by Atomic Force	
	Microscopy	21
IV	RESULTS AND DISCUSSION	22
	4.1 Modified Surface in the Absence of Surfactant Studies	23
	4.1.1 Effect of Styrene Loading on the Surface	
	Morphology	23
	4.1.2 Effect of TEOS Loading on the Surface	
	Morphology	24
	4.2 Modified Surface in the Presence of Surfactant Studies	29
	4.2.1 Reference Study	29
	4.2.2 Effect of Styrene Loading on Surface Morpholog	y32
	4.2.3 Effect of TEOS Loading on Surface Morphology	37
	4.2.4 Effect of Surfactant on Surface Morphology	37
	CONCLUSIONS AND DECOMMENDATIONS	20
V	CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS	20
	5.1 Conclusions	39
	5.2 Recommendations	40
	REFERENCES	41
	CURRICURUM VITAE	44

LIST OF TABLES

TABLI		PAGE
4.1	Samples of the adsorbed layer of polystyrene/silica composite	
	on mica	22

LIST OF FIGURES

FIGURE		
2.1	Adsorption isotherm for an ionic surfactant on an	
	oppositely charged substrate	4
2.2	The admicellar polymerization process for the	
	formation of a thin polymer film	10
2.3	A schematic illustration of the AFM set up	18
4.1	Topographic and phase images of formed polystyrene film at a	
	bulk concentration of 0.3 μM and 0.05 μM initiator on mica	23
4.2	Topographic and phase images of formed polystyrene film at a	
	bulk concentration of 3 μ M and 0.5 μ M initiator on mica	24
4.3	Topographic and phase images of formed silica film at a	
	bulk concentration of 3 μ M on mica	25
4.4	Topographic and phase images of formed polystyrene/silica	
	composite film at a 1:1 ratio of styrene to TEOS ($0.3\mu M / 0.3\mu M$)	
	and 0.05 μ M initiator	26
4.5	Topographic and phase images of formed polystyrene/silica	
	composite film at a 1:10 ratio of styrene to TEOS ($0.3\mu M / 3\mu M$)	
	and 0.05 μ M initiator	26
4.6	Topographic and phase images of formed polystyrene/silica	
	composite film at a 10:1 ratio of styrene to TEOS $(3\mu M / 0.3\mu M)$	
	and 0.5 μ M initiator	27
4.7	Topographic and phase images of formed polystyrene/silica	
	composite film at a 1:1 ratio of styrene to TEOS $(3\mu M / 3\mu M)$	
	and 0.5 µM initiator	27
4.8	Topographic and phase images of formed polystyrene film	
	at a bulk concentration of 3 μ M and 0.5 μ M initiator on mica	29

FIGURE

PAGE

4.9	Topographic and phase images of formed polystyrene film	
	at a bulk concentration of 0.3 μM and 0.05 μM initiator on mica	31
4.10	Topographic and phase images of formed silica film	
	at a bulk concentration of 3 μ M on mica	31
4.11a	$2\mu m x 2\mu m$ topographic and phase images of formed	
	polystyrene/silica composite film at a 1:1 ratio of	
	styrene to TEOS (0.3 μ M / 0.3 μ M) and 0.05 μ M initiator	33
4.11b	500nm x 500nm topographic and phase images of formed	
	polystyrene/silica composite film at a 1:1 ratio of styrene to TEOS	
	$(0.3\mu M / 0.3\mu M)$ and 0.05 μM initiator	33
4.12a	2μm x 2μm topographic and phase images of formed	
	polystyrene/silica composite film at a 1:10 ratio of styrene to TEOS	
	$(0.3\mu M / 3\mu M)$ and $0.05\mu M$ initiator	34
4.12t	500nm x 500nm topographic and phase images of formed	
	polystyrene/silica composite film at a 1:10 ratio of styrene to TEOS	
	$(0.3\mu M / 3\mu M)$ and $0.05\mu M$ initiator	34
4.13a	a 2µm x 2µm topographic and phase images of formed	
	polystyrene/silica composite film at a 10:1 ratio of styrene to TEOS	
	$(3\mu M / 0.3\mu M)$ and $0.05\mu M$ initiator	35
4.13t	500nm x 500nm topographic and phase images of formed	
	polystyrene/silica composite film at a 10:1 ratio of styrene to TEOS	
	$(3\mu M / 0.3\mu M)$ and $0.05\mu M$ initiator	35
4.14a	2µm x 2µm topographic and phase images of formed	
	polystyrene/silica composite film at a 1:1 ratio of styrene to TEOS	
	$(3\mu M / 3\mu M)$ and $0.05\mu M$ initiator	36
4.14	500nm x 500nm topographic and phase images of formed	
	polystyrene/silica composite film at a 1:1 ratio of styrene to TEOS	
	$(3\mu M / 3\mu M)$ and $0.05\mu M$ initiator	36